Also published as:

|割 JP59054683 (A)

P1511892 (C)

D US4559193 (A)

OPEN END SEALING METHOD FOR CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE

Publication number: JP63058620 (B)

Publication date: 1988-11-16

Inventor(s):

OGAWA YUTAKA, ; YAMADA SHIYUNICHI, ; HAMANAKA

TOSHIYUKI

Applicant(s):

NIHON GAISHI KK

Classification:

- international: B01D39/20; B01D46/00; B01D46/24; B01J35/04; B32B18/00;

C04B38/00; D01F9/28; F01N3/022; B01D39/20; B01D46/00; B01D46/24; B01J35/00; B32B18/00; C04B38/00; D01F9/14;

F01N3/022

- European:

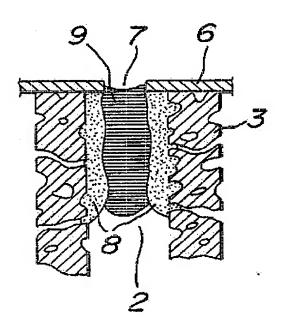
B01D46/24F6P; B01D46/00B; B01J35/04; C04B38/00B;

D01F9/28; F01N3/022B

Application number: JP19820163514 19820920 Priority number(s): JP19820163514 19820920

Abstract not available for JP 63058620 (B) Abstract of corresponding document: **US 4559193 (A)**

The disclosed method seals preselected open ends of channels of a ceramic honeycomb structural body by attaching a film to that end surface of the honeycomb structural body which is to be selectively sealed while boring holes on the film at positions corresponding to desired open ends of the channels to be sealed, dipping the end surface in a sealing material containing slurry, pressing sealing material mixture body in the desired channels open ends, and then firing the ceramic honeycomb structural body with the sealing materials applied thereto.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑫特 許 公 報(B2)

昭63 - 58620

௵Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号	❷❸公告	昭和63年(1988)11月16日
B 01 J 35 B 01 D 39	/04 3 0 1 /20	E-7158-4G D-6703-4D			
	700 302	6703-4D		発明の数	1 (全7頁)

セラミツクハニカム構造体の開口端面封止方法

> 创特 顧 昭57-163514

砂公 開 昭59-54683

願 昭57(1982)9月20日 **多出**

9昭59(1984) 3月29日

79発 明 者 Ш 小 裕 愛知県名古屋市西区比良3丁目269番地 砂発 明 者 Ш \blacksquare 俊 一 愛知県名古屋市千種区御影町2丁目35番地の2 砂発 明 者 浜 中 俊 行 三重県鈴鹿市南若松町429番地50号 砂出 腹 人 日本碍子株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 00代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

審 査 官 酒井 正己

1

2

砂特許請求の範囲

1 セラミツクハニカム構造体の開口端面の所定 の位置の質通孔をセラミツク材料で封止した後、 そのセラミツク材料を焼成するセラミツクハニカ 端面にフイルムを貼りそのフイルムの所定の部分 に穴をあけ、又はあらかじめ穴をあけたフィルム をその穴をセラミック構造体の所定の貫通穴に合 せて貼り、封じ材成分を含むスラリーにデイツビ とを特徴とするセラミツクハニカム構造体の閉口 始面封止方法。

発明の詳細な説明

本発明は自動車排気ガス、工場排出ガスなどの カム構造体の閉口端面封止方法に関するものであ り、特に自動車排気ガス中の浮遊微粒子などを取 り除くハニカム構造を基体とするセラミツクハニ カム・フイルタおよび触媒担体用のセラミツクハ ニカム構造体の閉口端面貫通孔の封止方法に関す 20 となつている。 るものである。

最近自動車排気ガス浄化用担体や熱交換器等に 広く利用されているセラミツクハニカム構造体は 一定形状の貫通孔が均一に多数分布し、かつ貫通 力損失が非常に小さく、単位体積当りの表面積は 大きく、しかも貫通孔は薄い壁で構成されている

ため、小さな熱量でヒートアップが容易に行える 等の利点において注目されている。このセラミツ クハニカム構造体の単位体積当りの表面積が大き い点と多数の貫通孔を形成している隔壁が薄い点 ム構造体の閉口端面封止方法において、封止する 5 に着目して第1図および第2図に示されるように 多孔質セラミツク材料より成る多数の貫通孔 2 を 有するハニカム構造体の所定の質通孔の一端部を 封じ材4で封止するとともに、残りの貫通孔の他 端部を封じ材 4′で封止することにより隔壁3を ングした後に坏土状封じ材を圧入して封止するこ 10 沪過層とする単位体積当りのフィルタ面積が大き く、圧力損失が少ないセラミツクハニカムフイル タ1が得られることが知られている。すなわち質 通孔を形成している薄い多孔質隔壁がフイルタの 役目をしてガス中の浮遊微粒子を沪過するもので 有毒ガス浄化等に用いられているセラミツクハニ 15 あり、ハニカム構造体質通孔封じ材4は隔壁3と 緊密に接合し、合塵ガス流がリークしないよう完 全に封止せられる必要があり、セラミツクハニカ ムフイルタ製造において、セラミツクハニカム構 造体閉口端面貫通孔の封止は最も重要なポイント

また触媒担体用のセラミツクハニカム構造体に おいて、その機械的強度を向上させるために第3 図および第4図に示すようにハニカム構造体閉口 端面の外周壁近傍の貫通孔を封止することが知ら 孔は平行で直線的になつているので、ガス流の圧 25 れているが、この場合においても封じ材はハニカ ム構造体の隔壁と緊密に接合している必要があ 3.

止方法である。

にディッピングした後に坏土状封じ材を圧入して 封止するセラミツクハニカム構造体の閉口端面封

このようなセラミツクハニカムフイルタの製法 としては、特開昭57-7215号公報に開示されてい るように、セラミツクハニカム構造体の閉口端面 にフイルムを貼り付け、封じたい貫通孔に穴をあ 封じる方法、また同様に封じたい質通孔に穴をあ け、粘稠性封じ材をデイツピングにより導入する 方法またエポキシ樹脂を前者方法と同様にデイツ ピングにより導入し硬化させた後、フイルムをは る。しかしながら圧入により封じ材を導入する場 合には、封じたい貫通孔上のフイルムに穴をあけ る時、貫通孔開口面積に等しい確実な穴あけを必 要とし、破られた穴が小さい場合、封じ材と隔壁 重大な欠陥を発生する不都合がある。また貫通孔 開口面積に等しい穴を多孔質で強度の低い貫通孔 隔壁を破損することなく針治具等で迅速にあける ことも因難であり、第5図に示すような外周部異 らにこの場合、封じ材はダイラタンシー特性を有 することが必要であり、封じ材に粘土鉱物等可塑 性を有する主原料を用いる場合、坏土のチクソト ロピー特性が強くなり、パインダー等の調整は非 を導入する従来の方法においては、封止された強 面が平滑にならない欠点の他、ハニカム構造体質 通孔のセル密度が小さく、貫通孔閉口断面積が大 きい時には多数回のディッピング操作を必要とす る等の不都合がある。

さらにエポキシ樹脂をあらかじめ封止しない質 通孔に導入硬化する方法もその工程に時間を要す るばかりでなく、樹脂の熱膨脹はセラミツク材よ り大きいのでハニカム構造体を破損することがあ り、樹脂の選択に留意しなければならない。

本発明はこれらの欠点をなくするためになされ たもので、セラミツクハニカム構造体の閉口端面 の所定の位置の質通孔をセラミツク材料で封止し た後、そのセラミツク材料を焼成するセラミツク 止する端面にフイルムを貼りそのフイルムの所定 の部分に穴をあけ、又は穴のあいたフィルムをそ の穴をセラミック構造体の所定の質通穴に合せて 貼り、封止する端面を封じ材成分を含むスラリー

次に本発明の構成を詳細に説明する。閉口端面 けダイラタンシー特性を有する封じ材を圧入して 5 の貫通孔が封止されるハニカム構造体は特開昭57 -7215号公報に開示されてるように一方の開口端 面にポリエステルやビニール等の有機高分子フィ ルムまたは樹脂を含浸させた紙が全面に貼り付け られる。本発明ではデイツピングの工程を経るた がし封じ材を高圧で導入する方法等が知られてい 10 め、その工程中で破れることのないフイルム強度 とともに耐水性にすぐれたフイルムが好ましい。

次に封じたい貫通孔の閉口部分にあるフィルム の穴あけが行われるが、穴あけは針治具、レーザ 一光線を用いる方法等さまざまの方法が適用され の間にすき間を生じ特にフイルタとしての特性に 15 る。特にセラミツクハニカムフイルタの場合は、 封じたい貫通孔閉口端面の閉口断面積の40~60% 程度の穴をあければよく、治具が貫通孔隔壁3に 接触して隔壁を破損することなく迅速に穴をあけ る方法が好ましい。第5図に示すような外周部異 形セル5を完全に封ずることも因難であつた。さ 20 形セル5に対しては第6図に示されるようにハニ カム構造体外周部異形セル上のフイルムの中心部 に一部分穴があいていればよい。外周部異形セル に対してはあらかじめフィルムを貼らずに封じ材 を含むスラリーへのディッピング工程に移行して 常に困難である。次にディツピングにより封じ材 25 もさしつかえない。また触媒担体用ハニカム構造 体を含め、ハニカム構造体の外周部等を補強する 場合には、封じ部以外の貫通孔開口端面だけにフ イルムを貼り付けて封じ材の導入を行つてよい。

貫通孔封じ材は、封じ材成分を含有する封じ材 30 スラリーとこの封じ材スラリーにディッピングし た後に導入される坏土状封じ材の2種類が用いら れる。坏土状封じ材は必ずしもダイラタンシー特 性を有していなくともよく、生粘土、カオリン等 の可塑性を有する成分を含んでいてよい。封じ材 35 スラリーはこの坏土状封じ材の成分を含むもの又 は焼成後封じ材スラリーと坏土状封じ材が同じ材 質となることが好ましいが、封じ材スラリーと坏 土状封じ材の境界面のマツチングが適切であつて 緊密な接着ができれば封じ材スラリーと坏土状封 ハニカム構造体の閉口端面封止方法において、封 40 じ材の材質は異つていてもかまわない。封じ材が コージエライト質の場合を例にあげると、封じ材 スラリーはカオリン、タルク、アルミナより成る コージエライト組成生原料パツチ40~60重量部に 対して水40~80重量部、カルポキシメチルセルロ

6

ーズ1重量部を含むスラリーより成り、坏土状封 じ材はコージエライト粉末100重量部に対してメ チルセルローズ1重量部、グリセリン10重量部、 水20~30重量部を加えて混練されペースト状坏土 材が生粘土、カオリン等を多く含む生原料パツチ である時、坏土はチクソトロピー特性が強くなる が、封じ材スラリーによりデイツピング時に付着 する封じ材の量を制御することにより緊密な封止 をするように行う必要がある。

封じ材の導入はまず封じ材スラリーに封じたい 貫通孔端面のフイルムが穴あけされたハニカム構 造体が浸漬され、封じ材スラリーが導入される。 この浸漬の深さにより封じ材導入の深さが決定さ の漫漬深さを一定にする必要がある。また外周部 異形セル 5 は貫通孔の閉口面積が小さいこともあ つて、この封じ材スラリーの導入だけでも完全に 封止される場合もある。封じ材スラリーが導入さ て坏土状封じ材が導入されるが、封じ材スラリー 導入後のハニカム構造体は必ずしも完全に乾燥す る必要はなく、スラリーの粘度が低く封じ材のハ ニカム構造体質通孔隔壁への付着量の少ない場合 い。坏土状封じ材の圧入はシリンダー内に該ハニ カム構造体を入れピストンによつて坏土状封じ材 を圧入する方法、坏土状封じ材の上に該ハニカム 構造体を置き、上方から加圧する等の方法を用い ることができる。

この坏土状封じ材の圧入によりセラミツクハニ カム構造体開口端面の封止する貫通孔は完全に封 止される。上記の説明の封じ材スラリーと坏土状 封じ材とにより貫通孔の閉口端面を封じる様子を 造体の閉口端面の所定の質通孔、すなわち封止さ れる質通孔2には閉口端面に貼られたフイルム6 に封じ材導入用の穴 7 があけられ、まず封じ材ス ラリーへのディッピングにより封じ材8が貫通孔 隔壁3に付着し、続いて坏土状封じ材9の圧入に 40

より貫通孔2は完全に封止される。

両端面の封じ材導入がなされたセラミツクハニ カム構造体は封じ材の材質に応じた温度で焼成さ れる。封じ材に生原料を含むものは封止されるセ にしたもの等を用いることができる。坏土状封じ 5 ラミックハニカム構造体と同程度の温度で焼成さ れることが望ましい。特に自動車排ガス中の微粒 子を除去する目的に使用する場合、1300℃以上の 耐熱性を有することが不可欠であり、したがつて 封止に用いる封じ材も少なくとも同程度の焼成温 10 度が必要である。

> 以下に本発明の実施例について説明する。 **実施例** 1

直径118㎜、長さ152㎜、貫通孔の隔壁の厚さ 0.30㎜、一平方センチメートル当りの貫通孔数約 れるので封じ材の厚さを一定にするためには、こ 15 31個の形状を有するコージエライト質セラミツク ハニカム構造体の両端面に粘着性樹脂を含浸させ た潑水性の紙より成るフイルムを密着させて貼り 付けた。次に市松模様になるように封じたい貫通 孔を直径0.8㎜の針治具により両端面とも穴をあ れたセラミツクハニカム構造体は乾燥され、続い 20 けるが、穴の大きさは第8図に示すように貫通孔 の閉口面積の約50%程度である。この時ハニカム 構造体外周部異形セルは第6図のように一部穴の あいた状態である。

第1表に示す本発明のNo.1~4、参考例のNo. にはディッピングの工程をくり返し行つてもよ 25 1,2の封じ材スラリーおよび坏土状封じ材を調 整し、穴あけしたハニカム構造体をそれぞれ片面 ずつ封じ材スラリーに封止深さ12歳となるように ディツピングした後150℃で乾燥し、次いで直径 125元のシリンダー内に入れ、その上にそれぞれ 30 の坏土状封じ材を置いて上から30kg/cdの荷重を かけ片面ずつ開口端面貫通孔の封止を行つた。閉 口端面の所定の貫通孔が封止されたそれぞれのハ ニカム構造体は最高温度1420℃で2時間保持して 焼成されコージエライト質ハニカムフイルタを得 第7図および第8図により説明するとハニカム構 35 た。得られたコージエライト質ハニカムフイルタ の貫通孔封止状態について封じ材の閉口端面から の導入深さの測定とハニカム構造体貫通孔に平行 に光線を通した時の光モレの有無によつて評価を 行つた。その結果についても第1表に示す。

7

8

		Ī		. 10 =		1	
	施	2	1	コージェッイ ト数米(-105 μ):100 グリセリン: 10 メチルセルロ ーズ:1 木:30	5~41	申	申
	*	-	コージエライト的末 (一74 k):55 (一74 k):43 カルボキシメチルセルローズ:1	1	6~15	無	伍
表		4	タルク(-149µ): 20 タルク(-149µ): 20 タルク(-149µ): 20 カオリン(-149µ): 13 カオリン(-149µ): 13 カオリン(-149µ): 13 焼カオリン(-149µ): 焼カオリン(-149µ): 焼カオリン(-149µ): 11 11 アルミナ(-149µ): 7 アルミナ(-149µ): 7 木: 48 木: 48 カルボキシメチルセル カルボキシメチルセル ズ: 1 ローズ: 1	タルク(-149µ): 40 カオリン(-149µ): 22 焼カオリン(-149µ): 23 アルミナ(-149µ): 15 グリセリン: 10 メチルセルローズ: 0.8 木: 29	9~15	業	#
-	発明	3	<i>↑ルク</i> (−149μ): 20 オリン(−149μ): 13 カオリン(−149μ): 「ルミナ(−149μ): 7 に 48 ハルボキシメチルセル 1ーズ: 1	コージェライト粉末 (-105μ):100 ポリピニルアルコール:8 メチルセルローズ:1 木:30	9~15	戦	W .
鯸	*	2	タルク(-149µ): 20 カオリン(-149µ): 13 焼カオリン(-149µ): 11 アルミナ(-149µ): 7 木: 48 カルボキシメチルセル ローズ: 1	コージェライ コージエライト粉末 1 ト粉末(-105 (-105μ):100 (ル):100 グリセリン:10 オ グリセリン: メチルセルローズ:1 メ メチルセルロ 木:30 オ オ:30	8~16	撇	畔
		1	ロージェッム トランドライ に):51 大:48 オンセボキツメ チンセトロー ズ:1	コージェライト格米(-105 ル):100 グリセリン: 10 メチルセルローズ:1 木:30	9~15	帐	##
ļ	:5	14	対に対える。	な土状学に材	對止深は (目)	雑画よりの 光モレ*	国 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
			対する。%		實孔上通對状	225	

* 光モレ:セラミックハニカムフイルタの貫通孔に平行に一方の端面より光線をあて、もう一方の端面でこの光を内限で確認する。

実施例 2

直径118元、長さ152元、貫通孔の隔壁の厚さ 0.43㎜、一平方センチメートル当りの貫通孔数約 16個のムライト質ハニカム構造体の両端面に、粘 り付け、次に両端面とも市松模様になるように封 止したい質通孔のピッチに合わせて作成した歯車 をフィルム上を転がしてフィルムに穴をあけた。 この時穴の大きさはハニカム構造体質通孔の閉口 面積の約60%程度であり、外周部異形セルは一部 10 貫通孔封止状態の評価結果も第2表に示す。 分のみ穴のあいた状態である。

10

* 第2表に示す本発明のNa.5~7、参考例のNa.3 の封じ材スラリーおよび坏土状封じ材を調整し、 穴あけしたハニカム構造体を貫通孔封止深さ2020 となるようにそれぞれの封じ材スラリーにデイツ 着性樹脂が塗布されたポリエチレンフイルムを貼 5 ピングし、乾燥させた後、直径125㎜のシリンダ 一内に入れそれぞれの坏土状封じ材を30kg/cdの 圧力にて圧入した。封じ材導入の終了したハニカ ム構造体は最高温度1400°Cで2時間保持して焼成 された。得られたムライト質ハニカムフイルタの

> 第 2 表

No.		本 発 明			参考例
		5	6	7	3
封材分重%	封じ材スラ リー	ムライト粉末(-44 μ):41 水:58 カルポキシメチル セルローズ:1	ムライト粉末(-44 μ):30 蛙目粘土:11 水:58 カルポキシメチル セルローズ:1	蛙目粘土:41 水:58 カルポキシメチル セルローズ:1	<u>-</u>
	坏土状封じ 材	ムライト粉末(-44 μ):100 ポリピニルアルコ ール:8 メチルセルロー ズ:1 水:31	ムライト粉末(-44 μ):100 グリセリン:10 メチルセルローズ:1 水:32	ムライト粉末(-44 μ):90 蛙目粘土:10 グリセリン:10 メチルセルロー ズ:1 水:31.5	ムライト粉末(-44 μ):100 グリセリン:10 メチルセルローズ:1 水:32
質通	封止深さ (1888)	18~22	17~23	17~23	5~49
止状 態	端面よりの 光モレ*	無	無	無	有
	両端面より 5 mmずつ削 つた時の光 モレ*	無	無	無	有

以上の実施例により明らかなように本発明のセ ラミツクハニカム構造体の閉口端面封止方法によ のより緊密で完全な封止が可能となり、特にセラ ミツクハニカムフイルタの製造においては既存の 製法に比べ格段と信頼性が高く、緊密に封止さ れ、耐熱性に優れたセラミツクハニカムフイルタ

を容易に製造する封止方法であつて、ディーゼル エンジンその他の内燃機関の高温排気ガス中の微 り、セラミツクハニカム構造体の閉口端面質通孔 40 粉炭塵の除去等に極めて有効であり、またその他 ハニカム構造体の強化等広く応用が可能であり産 業上極めて有用である。

図面の簡単な説明

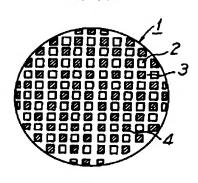
第1図はセラミツクハニカムフイルタの一例を

12

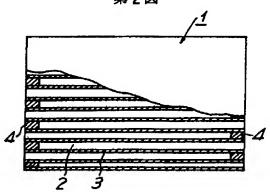
示す正面図、第2図は第1図の一部切欠き側面 図、第3図は外周部が強化されたセラミックハニ カム構造体の一例を示す正面図、第4図は第3図 の側面の断面図、第5図はハニカム構造体外周付 近異形セルの説明図、第6図はハニカム構造体閉 口端面封止におけるフィルム穴あけ状態の説明 図、第7図は封じ材スラリー導入後の封止する貫 通孔端面の状態の説明図、第8図は封じ材スラリ ーおよび坏土状封じ材導入後の封止する貫通孔端 面の状態の説明図である。

1……ハニカム構造体、2……質通孔、3…… 多孔質セラミック隔壁、4……質通孔封じ材、5 5……ハニカム構造体外周部異形セル、6……ハニ カム構造体開口端面に貼られたフイルム、7…… 封じ材導入用の穴、8……封じ材スラリーによる 封じ材、9……坏土状封じ材による封じ材。

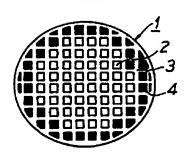
第1図



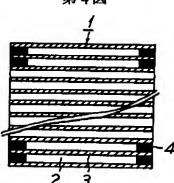
第2図



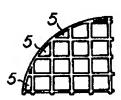
第3図



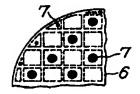
第4図



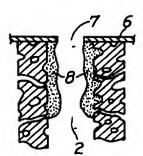
第5図



第6図



第7図



第8図

